解説

イオン結晶におけるX線励起固有発光機構

近藤泰洋

東北大学工学部

On the mechanism of X-ray induced intrinsic luminescence in ionic crystals

Yasuhiro Kondo

Faculty of Engineering, TOHOKU University

Relaxation of X - ray induced electron - hole pairs in alkali halides is discussed with reference to the intrinsic luminescence and the defect formation. The spectral features of the luminescence excitation spectra near the K - absorption edge in ionic crystals are explained in terms of nonuniform distribution of the recombination centers and X - ray fluorescence. So far no clear evidences of the multiple ionization of halogen ions due to Auger transition have been observed in the luminescence excitation spectra.

1. 序論

固体に光や放射光を照射すると蛍光や燐光がみ られることはよく知られている。その発光機構は 物質やその状態によって異なり,例えば温度,圧 力,不純物濃度,励起波長などにより,同じ物質 でも様々な発光スペクトルを示す。

逆に考えれば,発光スペクトルを探ることによ り,物質内に於ける電子状態やエネルギー緩和に 関する情報が得られることになる。これまでの研 究では固有吸収端の励起子帯や価電子帯から伝導 帯へバンドギャップ程度の光による励起が主であ る。SR光源がかなり手軽に利用できるようになっ て,X線などの高エネルギーの光で励起した場合 の緩和に興味が持たれるようになってきた。X線に よる損傷や誘起反応への応用が考えられるからで ある。X線やVUV光を照射した場合,可視やUV 光励起の場合と比較して入射光子のエネルギーが 高いので,価電子から励起された電子は大きな運 動エネルギーを持った状態にたたき上げられ,二 次電子を次々に作って緩和する。一方,内殻から たたき上げられた電子は余り大きな運動エネル ギーは持てないが,内殻に作られた正孔がオージ ェ効果により緩和する時に正孔の増殖が起きる。 この様に入射光子1個に対し複数個の電子-正孔 対が生成されることが高エネルギー光子による励 起の特徴であろう。特に内殻に作られた正孔が オージェ過程により緩和した場合,1個又は数個 のイオン上の狭い空間内に局在した正孔の集団が 形作られ,多重イオン化や局所的な高密度励起な ど高エネルギー励起特有の緩和をする可能性があ る。固有発光を観測することにより,この緩和過 程を探ることが出来るが,他の緩和の分岐として の無輻射緩和過程や光誘起構造変化,さらには不 純物へのエネルギー伝達などいろいろな緩和過程 を同時に調べることが必要であろう。X線励起に よる発光の応用としては蛍光体がよく知られてい るが,発光励起スペクトルからEXAFSを求める試 みも報告されている。又,X線誘起化学反応など, 強い単色X線の利用が今後広がると思われ,X線 励起後の緩和過程は興味深い問題といえる。

ここでは筆者がこれまで調べてきたVUVからX 線領域におけるアルカリハライドの固有発光過程 について紹介し,他の緩和の分岐の例としてX線 による欠陥生成についても紹介する。いろいろな 物質の光物性については文献(1)を参照されたい。

2. アルカリハライドの固有発光

最初にアリカリハライドを固有吸収端領域で励 起した場合にどの様な発光が見られるかを簡単に まとめておこう。イオン結晶では入射フォトンに よって励起子が直接作られるか,又は自由電子-正孔が作られた後再び結合して励起子を形成する。 この励起子が再結合発光を放出する。アルカリハ ライドの特徴の一つは作られた励起子が自由に結 晶中を走り回る時間が短く,すぐに自分自身の作 り出す結晶歪に捕らえられ,大部分の励起子は所 謂自己束縛励起子 (Self Trapped Exciton,以 後,STEと略す)に緩和してしまうことである²。 自己束縛の際の緩和エネルギーは大きく,Fig.1に 示すようにSTE発光スペクトルは大きなストーク スシフトと幅の広いガウス形で特徴づけられる。

STE発光帯は多くの場合2成分からなるが, 1 軸性に近い対称性を持つことから,それぞれπ及 びσ発光と名付けられている。帯間励起領域より



Fig.1. Emission spectra under x - ray excitation at 4K.<Ref. 2>

高エネルギーの光で励起した場合,此のπ及びσ 発光の比率はほぼ一定である。帯間より高いエネ ルギーの光でアルカリハライドを励起すると伝導 帯に上げられた自由電子と価電子帯に残された正 孔が出来るが,正孔はすぐに自己束縛されて自己 束縛正孔 (Self Trapped Hole. STH) となる。 此のSTHが自由電子を捕獲するとSTEになる²。 結晶中に不純物が存在する場合,電子,正孔,励 起子が不純物に捕らえられたり,励起子からのエ ネルギー伝達により不純物が励起状態に上げられ て不純物発光が観測される。この発光は励起子が どの程度自由に動き回れるか,不純物に捕らえら れる確率と自己束縛される確率の大小など様々な 要因に左右される。

3. VUV 励起に於ける発光過程

では、この様な過程は、入射エネルギーが高く なっても、同じ様に起きると考えていいのだろう か。生成される電子や正孔がどのエネルギー帯に 属するかによって緩和過程が異なり、最終過程で あるSTEの生成効率に影響を及ぼさないであろう か。この様な疑問からBeaumont³らはNaCl, NaBr, RbBrについて、柳原ら⁴はKCl, KBr, NaCl, NaBr, AgCl, AgBrについてSTE発光



Fig.2. Intrinsic luminescence excitation spectra of NaCl, NaBr, RbCl and RbBr at LHeT.<Ref. 3>

の効率が励起エネルギーにどの様に依存するかを VUV領域で調べた。

吸収端より高エネルギーで励起した場合の発光 励起スペクトルの例をFig.2とFig.3に示す。この 励起スペクトルから発光効率が励起エネルギーと 共に階段状に増加していることが分かる。STHが 伝導帯の底に緩和した電子を捕らえてSTEを形 成すると考えると,発光効率の増加は電子,正孔 対の数の増加を意味する。即ち,入射フォトン1 個に対して生成される電子-正孔対の数が一定の エネルギー毎に階段状に増えることを示してい る。また図で示されているように,このエネル ギー間隔は丁度励起子生成エネルギーと等しい。 これらの事から,フォトンによって作られた電子 は,励起子を作ることによってエネルギーを失 い,伝導帯の底まで緩和することがわかる。更に





励起スペクトルの細かい構造と反射スペクトルに 見られる構造との間に相補的な関係がみられる。 しかしFig.3に示した結果(Yanagihara et al.⁴) は反射補正を行ってあり,励起スペクトルに見ら れる山と谷が出来る原因は反射ロスではなく表面 近傍での励起子の無輻射失活が関与していると思 われる。

Soft X-ray領域に於ける固有発光励 起スペクトル

柳原らはアルカリハライドのVUV領域に於ける 固有発光励起スペクトルの測定を更に高エネル ギー領域にまで伸ばすことを続けていたがNaBrを NaのK吸収を含む領域で励起(100~1200eV), どの様な固有発光がみられるか,また励起スペク トルにはどの様な構造がみられるかを調べた5)。そ の結果では、両結晶で観測される固有発光スペク トルはNaのK殻の上下で変化しないこと、発光励 起スペクトルには吸収スペクトルの構造がみられ ないことがあきらかとなった。NaではX線蛍光効 率が著しく低く無視できる。また反射率も低く, 吸収係数もVUV領域に比べて小さく表面の効果が 無視できることを考えると、この領域では励起子 や二次電子正孔生成により入射光子エネルギーに ほぼ比例した数の電子-正孔対が生成され、新た な緩和過程はないと思われる。

更にエネルギーの高い領域では,結晶を構成し ているイオンの深い内殻電子がフォトンにより励 起される。この場合,低エネルギーで観測された ような非弾性散乱による電子-正孔対生成の増加 がみられるかどうか,X線蛍光放出による発光量 子効率の低下が見られるか,オージェ効果による 正孔の増倍化が発光効率にどの様な影響を及ぼす かが興味ある点である。単色X線によるイオン結 晶の可視光発光の励起スペクトルを,シンクロト ロン放射光を用いて観測したのはBianconiらが初 めてであろう。かれらはCaF₂の固有発光励起スペ クトルをCaのK吸収端から高エネルギー側,4.0 ~4.15keV迄の領域で測定した[®]。結果をFig.4に 示す。励起スペクトルの特徴をまとめると,入射光 のエネルギーに比例して固有発光の効率が増加す ること,K吸収に使われたエネルギーの内一部は X線蛍光に変換されて発光効率の減少となるた め,励起スペクトルには丁度吸収スペクトルと相 補的な構造が現れるということの2点である。 KrauseによればCa原子のK α 蛍光効率は16%と 推定され^{III} 厚い試料では内部で発生したX線の半 分(8%)が試料外部に放出されると考えるとFig. 4 に示した結果を説明することが出来る。 Bianconiらはこの相補性を利用して,固有発光励 起スペクトルからK吸収スペクトルやEXAFSを 求めることを提案している。その後,いくつかの



Fig.4. Normalized uv luminescence yield as a function of incident x - ray energy is plotted at the top. For comparison, x - ray absorption and fluorescence excitation spectra of CdF₂ are shown in the middle and bottom, respectively.<Ref. 6>

物質で発光ばかりでなく生成された電子正孔によ る光伝導も利用したEXAFS測定が報告されてい る[®]。

更に高エネルギー領域のK殻を励起した場合は どの様な緩和過程を辿って固有発光が見られるの だろうか。これまでにX線励起の場合にも帯間励 起とほぼ同じ固有発光が見られることは報告され ているので², 生成される STE の $\sigma \geq \pi$ 状態の割 合は変化していないことが分かる。KCI, NaCl, KBrのClとKのK吸収端領域に於ける固有発光の 励起スペクトルは柳原らによって初めて報告され た[®]。得られた励起スペクトルの例としてはKClに ついて得られたものをFig.5に示してある。図中に 同時に示してある吸収スペクトル(Parratによ る10)と比較してみると、励起スペクトルと吸収ス ペクトルとの間の相補性がよく分かる。相補性に ついてはCaF2の場合と同じであるが大きな違いは K吸収端における固有発光減衰の割合である。Ca のKα線蛍光の効率は16%であり、CaF₂におけ るK吸収端での発光励起スペクトルの減少を説明



Fig.5. Excitation spectrum for π – emission in KCI in the chlorine 1s excitation region. The x – ray absorption spectrum of KCI at room temperature is also shown in the inset (after ref. 10).<Ref. 9>

できた。しかし、Cl及びKのKα蛍光効率は高々 10~14%であり", Fig.5に見られるような大き な減少を説明できない。更に同一試料に対して励 起スペクトルを繰り返し測定すると、K吸収端で の減少量が時間と共に増加することが明らかにな った。Fig.6に固有発光強度が時間と共に減少する 様子をしめす¹¹⁾。減少は指数関数で近似でき,照射 直後に於ける固有発光強度, 即ちX線照射による 影響が現れる以前の発光強度を、外挿により求め ることが出来た。この様にして求められた KCl 単 結晶の固有発光強度をClのK吸収端の上下2826eV と2819eVで比較した結果,吸収端の上下で発光 強度は、Fig.6に示されているようにほとんど等し い。この結果は、固有発光の減少が、励起直後ど の内殻に正孔が生成されるかに依存するのではな く, むしろ X 線照射により試料内部に欠陥が作ら れ、その欠陥が生成された電子正孔を捕獲し無輻 射再結合させるか,またはSTEがその欠陥による 摂動を受けて無輻射再結合する過程が新たに生ず るなどのプロセスを考えなければいけないことを 示している。

5. 無輻射再結合中心による固有発光減少のシミュレーション

発光の減少がX線により無輻射再結合中心が作



Fig.6. Time dependence of the STE liminescence intensity. (a): excited below the Cl 1s edge (2819eV),

(b) :excited above the edge(2826eV),

Dashed lines indicate the extrapolation to t=0. <Ref. 11>

られるためであるというモデルにしたがって発光 励起スペクトルを求めて見る。

Fig.7のように一個の再結合中心がSTEまたは 電子-正孔対に影響を及ぼし,無輻射再結合させ る領域の体積をvとする。

vの中では発光効率 $\eta = 0$, vの外では $\eta = \eta_{\perp}$ と仮定する。ここで η_{\perp} は電子 – 正孔一対あたりの 固有発光量子効率である。再結合中心の濃度をnと するとこの再結合中心はX線により生成されたも のであるから、表面から深さxの位置における再結 合中心の濃度は

$$n(x) = n_0 \exp(-k'x) \tag{1}$$



Fig.7. Schematic illastation of liminescence quenching. An incident x – ray photon creates many excitons which are shown by open circles. The excitons created inside the volime v centered at a defect recombine nonradiatively, while the one created outside the volume can recombile radiatively. The defects created by the irradiation are shown by hatched circles.



Fig.8. Excitation spectra for π – emission in KCl in the Cl 1s excitation region. Solid line: experimental, dotted line: caluculated by eq.(3).

と表される。ここでは k' は再結合中心を作るため に照射したエネルギー ϵ' のX線に対する吸収係数, n_oは表面に於ける再結合中心の濃度である。無輻 射再結合中心を含む体積 v の外側に出来た STE の 発光効率を η_{L} , X線照射による電子 – 正孔対生成 効率を η_{X} , 発光を観測するために照射した X 線 (エネルギー ϵ)に対する吸収係数をkとすると, 表面から深さ x 線の位置の dx の部分からの発光の 強度 dI は,

 $dI = I_0 k \exp(-kx) (1-n(x) v) \eta_x \eta_L dx \qquad (2)$

となる。ここで I。は表面に於ける入射 X 線強度である。観測される発光強度 IL は次式で与えられる。

 $I_{L} = I_{o} k \eta_{L} \eta_{X} \int_{0}^{\infty} \exp(-kx) (1 - n_{o} v \exp(-k'x)) dx \quad (3)$

但し試料の厚さは1/k, 1/k'に比べて充分厚い とした。また積分は, x > 0かつ

1-nov exp(-k'x) >0の領域で行う。

観測された発光励起スペクトルを再現できるようにnovをパラメーターとして変化させて求めたスペクトルをFig.8に示す。X線に対する吸収係数K,K'はParratの求めた吸収スペクトルを質量吸収定数で規格化して用いた。Fig.8から明らかなように、モデルから求めたスペクトルと実測の励起スペクトルは大体一致する。主な不一致の原因としては吸収係数の絶対値(特にK殻とL殻による吸収の比)、励起スペクトル測定中に照射しているX線により無輻射再結合中心が作られ時間と共に増加していることが挙げられる。特に後者は励起エネルギーと共に計算値よりも実測値の方が減少が大きいことの原因であろう。

6. 無輻射再結合中心は何か。

さて,STE発光減少の原因となっている中心に ついて考えてみる。アルカリハライドの多くにつ いてこれまで不純物と固有発光の間の関係につい

ては多くの研究がある。KC1, KBrの場合, 励起 子がすぐに自己束縛されてSTEを作り易く、固有 発光は不純物に影響されないという結果が報告さ れている¹²⁾。この事は励起子が自己束縛されるまで に移動する距離が短いこと、不純物が影響を及ぼ す範囲が狭いことを意味している。従って二価の 不純物をドープしても対となる空格子点をすぐ近 傍にともない、クーロン力がうち消されていると 考えられる。一方、低温でのX線照射によりアル カリハライド結晶中に作られる欠陥はF(空格子 点+電子), H(格子間ハロゲン原子, X4---の形 となって3個の格子点を占めている), α (空格) 子点), I (格子間ハロゲンイオン)の4種類で あることがこれまでの研究で明らかになってい る¹³⁾。これら4種の欠陥の中で固有発光帯と重な る波長領域に吸収帯を持つのは、KClではF中心 だけである。しかしながら, Fig.5, 6に示した結 果はF中心吸収帯の高エネルギー側の裾、殆ど吸 収の無い波長域で測定したものであり、F中心に よる再吸収が固有発光減少の原因ではない。

F, H, α , I中心の内, F, Hはいわば中性 であり遠くの励起子にまで影響を及ぼすとは考え にくい。一方 α , I中心はそれぞれ正, 負の電荷 を持っており遠距離まで影響を及ぼすことが出来 る。先にも述べたように, アルカリハライド中の 荷電中心は近傍に反対の電荷を持つ空格子点によ り, クーロン力を中和されてしまうため, 固有発 光に影響を及ぼさない。しかし, 低温でX線照射 によって作られた α , I中心は, お互いの距離が 離れていれば, 遠くの電子, 正孔にまで影響を及 ぼすはずである。 α , I中心がSTEの無輻射再結 合過程の割合を増加させるのか, 或は他の過程に よるのかはこれからの研究に待ちたい。

始めに述べたように、STE発光はSTHに自由電 子が捕らえられてSTEを形成した後,再結合する際 に発生すると考えられる²⁰。このSTE発光効率がCl のK吸収端の上下で変化しないということは、K 殻に空いた正孔がオージェ効果により増加する過 程と、L殻の電子がたたき上げられて大きな運動 量を持った電子が作られ、励起子散乱などで二次 電子を作る過程の二種類の効率の間に差が無いこ とを示している。ClのK殻に作られた正孔はオー ジェ効果により増倍化され、Cl及び近傍のアルカ リイオン上狭い空間内に局在した状態が作られる。 この様な状態からは単一の電子正孔再結合とは異 なった STE 生成過程があるかも知れない。しか し、これまで我々の得た結果は,途中の過程の如何 に拘らず STE 生成効率は K吸収端の上下で変わら ないことを示している。

但し,微少な差(数%程度)については測定誤 差からみて不明である。

7. X線による点欠陥生成

前述のように、X線照射によりアルカリハライ ド中に下、H、a、Iといった点欠陥が生成され ることは以前から知られている。これらの点欠陥 の生成機構についてはこれまでにいろいろのモデ ルが提案されてきたが、現在のところ電子正孔の 再結合の際強い電子相互作用によりハロゲン原子 が格子点から弾き出され下 – Hの対が作られると いうExcitonic Mechanismが主であることが明 らかにされている¹⁴⁰。従って下中心の生成効率をK 吸収端の両側で比較することは次の点で興味深 い。すなわち、F中心生成効率は電子 – 正孔対生 成効率を反映しているか、換言すればK殻正孔の 緩和に特有な機構による点欠陥生成があるかどう かという点である。

後者の内殻励起による点欠陥生成については,欠 陥生成機構の研究の初期にH. O. Varleyによって 次のような機構が提案されている¹⁵。光励起により K殻に正孔を作るオージェ効果によりL殻の正孔 2個に緩和する。このL殻の正孔がオージェ効果 により更に浅い準位の正孔に緩和し,最終的には 多数の正孔が同一ハロゲン上に局在する。つまり 正に帯電したハロゲンイオンが負イオン格子点上 に居ることになり,このハロゲンイオンはマーデ



Fig.9. F - center production efficiency versus X - ray energy for KBr at LNT.<Ref. 17>

ルングポテンシャルにより格子点から弾き出され る。しかし、局在した正孔がクーロン反発により 拡散する時間が、イオンが弾き出される時間より も短いという推定がその後なされ、主要な欠陥生 成機構ではないとされた。一方、実験からこの機 構の存在を確認するため欠陥生成効率のX線エネ ルギー依存性を求める実験がいくつか試みられて 来たが、充分な強度を持った単色X線源が得られ なかったため明確な結論はこれまでの所得られて いない。この状況は表面からのイオン脱着に関す るKnotek – Feibelman 機構と¹⁶⁾ よく似ている。

最近,Sever,Kristianpoller, and Brown¹⁷は KBr結晶を、回転対陰極X線管と二結晶分光器を 用いて得られた単色X線で照射し、欠陥(F中心) 生成効率がBrのK吸収端上下でどの様に照射X線 エネルギーに依存するかを求めた。彼らの得た結 果はFig.9に示すようにBrのK吸収端よりれ高エ ネルギー側では低エネルギー側の効率の約8倍の 効率でF中心が生成される。この事はBrのK殻に 作られた正孔からは更に浅い内殻を励起するとき と比較してF中心を作る別の分岐が存在するか,ま たはより安定な消滅しにくいF中心が作られるこ とを示している。(電子線照射やレーザー光照射に よる実験から生成されたF中心の大部分は格子魔 原子と再結合して消えることは既に明らかにされ ている¹⁰。我々は発光の励起スペクトル測定と同じ



Fig.10. F - center production efficiency in Cl 1s edge region at LNT. Open circle: the production efficiency in arbitrary units. Solid line: absorption spectrum after ref. 10.

光学系を利用してKClのK吸収端の上下に於ける F中心生成効率を求めた。

Fig.10に我々の得た結果を示してあるがSever らの結果と対称的に KCl では K 吸収端の上下で F 中心生成効率に変化は見られない。F中心が電子-正孔対の再結合から作られるという現在最も確か らしいと考えられている生成機構と,前述した固有 発光効率(従って電子-正孔対生成効率)がKClの K吸収端の上下でほぼ同じであるという結果とあわ せて考えると、Fig.10の結果はオージェ効果によ る多重イオン化過程によるF中心生成は主要な欠 陥生成過程ではないことを示していると言えよう。 我々の実験とSever等のとは温度,X線源の強度, エネルギー、物質が異なっており、ここで得た結 論を全てのイオン結晶に拡張することは出来な い。今後更にエネルギーの高いX線を用いて重い 原子のK殻を励起し、多重イオン化の効果が現れ るかどうかを見る必要があろう。

8. まとめと今後の展望について

X線による作られる電子正孔対の数が入射X線 のエネルギーに比例することは半導体などではよ く知られている¹⁰。アルカリハライドでも励起され た電子は励起子や二次電子を作りながら緩和し,

励起エネルギーに比例した電子-正孔対を作るこ とが固有発光の励起スペクトルから推測できる。 内殻に作られた正孔の緩和についても、固有発光 効率と欠陥生成効率という2つの緩和プロセスの 効率がK 殻吸収端の両側で変化しないことから, 最終状態では入射光子エネルギーに比例した数の 電子-正孔対に落ち着くことが言える。但し重い 原子の場合にはX線蛍光によって放出されるエネ ルギーによる減少は考慮しなければならない。又 これまでのところ、内殻正孔が緩和する際に複数 個の正孔が局在して作られることによる効果は検 出されていない。しかし、ここで紹介したKCLよ りも重い原子を含む物質で、高精度の測定を行え ば、内殻励起特有の現象が検出できるかも知れな い。その意味で、Severらの実験は追試して見る 価値がある。

KClの場合はX線より生成された欠陥により固 有発光は減少したが,他の物質では必ずしも減少 するとは限らないであろう。欠陥と結び付いた励 起子がよく発光する場合や,熱的により安定とな り高温まで発光の失活が起きない場合は多い。こ の様な物質おいては,発光は欠陥の生成と共に増 加し,励起スペクトルはKClの場合とは逆に吸収 スペクトルと同位相で変化すると思われる。

測定手段について言えば,時間分解分光の利用 も考えられる。シンクロトロン放射光は本来パル ス光であり,ナノ秒から数十ピコ秒の時間変化の 追跡には適している。内殻励起後の緩和について 新しい情報が得られるかも知れない。

謝辞

ここで紹介した結果は筆者と東北大科研の柳原 美広博士,東京都立大の羽生隆昭助教授,山口重 雄教授,高工研の木村洋昭氏,及び保科修司氏

(旭化成)の7名でグループを作り,物性研軌道 放射光施設,高エネルギー研放射光施設(BL – 11B)にて行った共同研究で得たものである。グ ループの皆様に感謝すると共に物性研放射光施 設,高エネルギー研放射光施設の両施設のスタッ フに深く感謝します。

9

文献

- 1) 塩谷繁雄,豊沢豊,国府田隆夫,柊元宏編 光物 性ハンドブック 朝倉書店
- 2) M.N.Kabler, Phys. Rev. 136, A1296 (1964).
- 3) J.H.Beaumont, A.J.Bourdillon, and M.N.Kabler,J.Phys. C : Splid State Phys. 9, 2961 (1976).
- 4) M.Yanagihara, Y.Kondo and H.Kanzaki, J. Phys. Soc. Jpn. 52, 4397 (1983).
- 5) 柳原,近藤,石井,羽生,山田,山口,宮原, 1975年日本物理学会秋の分科会,4a-A-9.
- A.Bianconi, D.Jackson, and K.Monahan, Phys. Rev. B17, 2021 (1978).
- 7) M.O.Krause, J.Phys. Chem. Ref. Data, 8, 307 (1979).
- J.Goulon, P.Tola, J.C.Brochon, M.Lemonnier, J.Dexpert - Ghys, and R.Guilard, EXAFS and Near Edge Structure II. Proc. Int. Conf. 490 (1984), Springer - Verlag, Berlin, Germany. T.K.Sham and R.A.Holroyd, ibid, 504.
- 9) M.Yanagihara, Y.Kondo, T.Hanyuu, and S. Yamaguchi, Solid State Commun. 68, 345 (1988).
- L.G.Parrat, and E.L.Jossem, Phys. Rev., 97, 916 (1955).
- Y.Kondo, S.Hoshina, M.Yanagihara, H.Kimura, T.Hanyuu and S.Yamaguchi, 投稿予定
- T.M.Srinivasn and W.D.Compton, Phys. Rev. 137, A264 (1965).
- 13) V.H.Ritz, Phys. Rev., 142, 505 (1966).
- 14) M.Hirai, Rev. Solid State Science, 4, 431 (1990).
- J.H.O.Varley, J.Phys. Chem. Solids, 23. 985 (1962).

- M.L.Knotek amd P.J.Feibelman, Phys. Rev. Letters, 40, 964 (1978).
- B.Sever, N.Kristianpoller, and F.C.Brown, Phys. Rev., B34, 1257 (1986).
- R.C.Alig and S.Bloom, Phys. Rev. Letters, 35, 1522 (1975).

きっこう

固有発光

価電子帯から伝導電子帯への光学遷移により励起し たときに見られる発光のうち不純物によらずその物質 固有の性質として見られる発光。自由励起子または自 己束縛励起子による発光である。

自己束縛励起子

アルカリハライドでは励起子格子間の相互作用が強 くまわりの格子を強く歪ませる。特に正孔は、V_K中心 と云われているが、X₂一形となっている。つまり正孔 が2個の格子点ハロゲンイオンを引き寄せた形(繭型) となっている。自己束縛励起子は此のV_Kに電子が捕ら えられたものと考えられているが、最近、更に複雑な 形態を取っているらしいことが分かってきた。即ち、 正孔の中心と正孔の中心とが一致せず、甚だしい場合 (KClなど)、 V_{K} は一つの格子点の中に納まり、電子 はとなりのハロゲン空格子点に主として分布(電子– 正孔が分離)しているらしい。この様な励起子の緩和 状態は欠陥生成と密接に結び付いている。

F中心

アルカリハライド結晶中のハロゲン空格子点に電子 が捕らえられたもの。マーデルングポテンシャルは水 素原子様の状態を作り、1s-2p遷移による吸収帯が可 視領域に現れる。この為結晶は着色して見え、F中心 の名前も"Farben"に起因している。格子間ハロゲン 原子,H中心、と結合すると元の完全な格子点に戻る。